# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-285509

(43)Date of publication of application: 13.10.2000

(51)Int.CI.

G11B 7/24

(21)Application number: 11-095005

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

01.04.1999

(72)Inventor: KINOSHITA MIKIO

HARIGAI MASATO

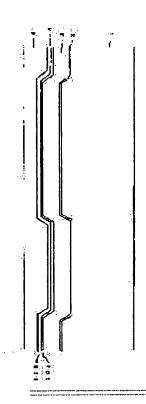
SHIBAKUCHI TAKASHI

# (54) DRAW TYPE OPTICAL RECORDING MEDIUM

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording medium using inorganic recording materials and having recording density equal to that of DVD-ROM.

SOLUTION: The optical recording medium has at least a light interference layer 3 on a translucent layer on a substrate 1 and a recording layer 4 on the light interference layer. The recording layer has a 1st recording layer 104 comprising a metal, a metalloid or an alloy of these and a 2nd recording layer 105 comprising Ge. The material of the 1st recording layer is, e. g. Al, Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Sb, Te, In, Sn, Zn or the like, its compound or alloy. The translucent layer is, e.g. a thin film of Al, Au or Si. The light interference layer comprises known derivatives such as ZnS.SiO2, SiO2. MgF. SiN. InO or ZnO.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)是一個(12)公開、特許公報(A) (11)特許出願公開番号為指導員 特開2000 三285509 新分 (P2000~285509A)] #核 roool (43)公開日 平成12年10月13日(2000, 10, 13) 【光末の技術】「レー FΙ (51) Int Cl.' 特别是一个美国的制度的记录。 世界經過是更腦影腦元四十八個考)。這 G11B 到7/24上海 3 第 5 2 2 1 2 C 6 1 7 6 3 M 0 9 G11B 7/24 (1957年522B)第5D029期) 組織を置きます。一を開始開始構造して同時ではてい 。据文化、广泛资源本作。5.2.2D、工态设计量的扩张 a same of 5 1,1 style of a real har - 3404 (5**350**8x4) (65+62) 5 3 5 G. Sanger Stephen and Land 未請求 請求項の数10 OL (全 6 頁) ・・ 最終頁に続く (71)出願人 000006747 / 日子落金 (11) (2021年48月) 1日 (21)出願番号 特願平11-95005 化甲醇醇医 化二 Paragraphic March 1999 だった。 本式会社リコー こう これがらさらいでき (22)出願日 平成11年4月1日(1999.4.1) 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 ...... 東京都大田区中周込1丁目3番6号 株式。 会社リコー内 (72)発明者 針谷 眞人 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 追記型光記録媒体

## (57)【要約】 (修正有)

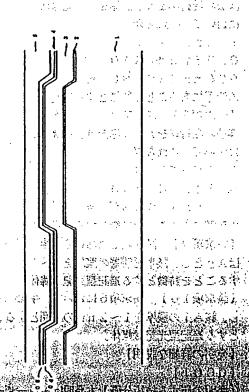
【課題】 DVD-ROMと等容量の記録密度をもつ、 無機系の記録材料を用いた光記録媒体を提供する。

【解決手段】 基板1上の半透明層上の光干渉層3、該 光干渉層上の記録層4を少なくとも有し、かつ、該記録 層が金属または半金属あるいはこれらの合金から成る第 1記録層104とGeから成る第2記録層105とを有 することを特徴とする追記型光記録媒体である。第1記 録層の材質は、A1, Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Sb, Te, In, Sn, Zn等で、化合物や合金を含 む。半透明層は、A1薄膜、Au薄膜、Si薄膜などで ある。光干渉層は、ZnS、SiO2、SiO2、Mg F、SiN、InO、ZnO等公知の誘導体である。

CONTROLLER OF A CONTROLLER CONTROL CONTR

defan . át i fikung é bancadi i a Tittania i katang é bancadi katang katang

14にれたの分をとし、この様に記録器の間定を多り元



会社リコー内

弁理士 小松 秀岳 (外2名)

(74)代理人 100078994

2

【特許請求の範囲】。過程的(こ)

() III 2

【請求項1】 基板上の半透明層、該半透明層上の光干 渉層、該光干渉層上の記録層を少なくとも有し、かつ、 該記録層が金属、または半金属、あるいはこれらの合金 から成る第1記録層とGeから成る第2記録層とを有す ることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項2】 請求項1においてモジュレーションが6°0%以上であることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項3】 請求項1または2において第1記録層を Au、Cu、Agあるいはこれらの合金とし、かつ、該 10 第1記録層の膜厚を30 nm以下の範囲とすることを特 徴とする追記型光記録媒体。

【請求項4】 請求項1または2において第1記録層をA1あるいはこれらの合金とし、かつ、該第1記録層の膜厚を20nm以下とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項5】 請求項3または4において、記録層の層構成が、読みとり光の入射面に近い側に第1記録層が配置され、記録マーク部分の反射率が低下することを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項6】 請求項2、3、4、または5において光 干渉層の屈折率を n、膜厚を d、記録波長を入と表す表 式において、これらが、

- 1.  $9 \le n \le 2.5$
- $0.25 \le n d/\lambda \le 0.35$
- $600 \,\mathrm{nm} \leq \lambda \leq 680 \,\mathrm{nm}$

の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項7】 請求項2、3、4または5において光干 渉層の屈折率を n、膜厚を d、記録波長を入と表す表式 において、これらが、

- 1.4≤n<1.6
- $0.33 \le nd/\lambda \le 0.41$
- $600 \, \text{nm} \leq \lambda \leq 680 \, \text{nm}$

の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項8】 請求項2、3、4または5において光干 渉層の屈折率を n、膜厚を d、記録波長を入と表す表式 において、これらが、

- 1.6≤n≤1.9
- $0.31 \le nd/\lambda \le 0.37$
- 600 n m ≤ λ ≤ 680 n m

の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項9】 請求項6において、半透明層をAuまたはAgとし、該半透明層の膜厚を5~15nmの範囲とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項10】 請求項6において、半透明層をAlとし、該Alの膜厚を1~2nmの範囲とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザービームな。50

どの照射により記録再生が可能な追記型光記録媒体に関する。

## [0002]

【従来の技術】レーザービームの照射による記録可能な 光記録媒体としてCD-R、DVD-R等の追記型光記 録媒体などがある。これらの相変化光記録媒体はCD-ROMあるいはDVD-ROMと再生互換性があり、小 規模の配布メディアや保存用の媒体として使用されてい る。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】特に大容量メディアであるDVD-ROMと等容量の記録密度の実現が課題となっている。この幅広い普及を図る上で、高記録密度での記録パワーマージンの確保が特に重要な課題である。この確保に関しては、相変化記録材料、合金化可能な2層膜など無機系の記録材料が有利であるが、モジュレーションの不足、あるいはDVD-ROMなどDPD(Differential Phase Detection)を使用するドライブのトラッキング信号強度が不足する等の問題があった。特に、特開平6-171236に開示されるAl-Gez層膜では熱処理後の反射率が上昇するが、ROM互換を実現する上では、熱処理後の反射率を低下させ、かつ、上記60%以上のモジュレーションを得ることがAlGez層膜を使用する光記録媒体の課題となっていた。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明による追記型光記 録媒体は、基板上の半透明層、この上の光干渉層、光干 渉層上の記録層を少なくとも有する。記録層は金属、半 金属あるいはこれらの合金から成る第1記録層と、第1 記録層と合金化可能なGeから成る第2記録層を有す る。

【0005】第1記録層の材質は、AI, Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Sb, Te, In, Sn, Zn等で、化合物や合金を含む。基板の材質はポリカーボネート、ガラスなどの公知の透明体で、この上の半透明層は、半透明AI薄膜、半透明Au薄膜、半透明Si薄膜など、吸収を有する材質で、所定の透過率、反射率を有する半透明体である。相変化材料も半透明層として使用可能である。光干渉層はZnS・SiOz、SiOz、MgF、Si-N、In-O、Zn-O等公知の誘電体である。本発明の第2は、上記において、モジュレーションが60%以上のものが該当する。

【0006】請求項3に記載の追記型光記録媒体では、第1記録層をAu、Cu、Agあるいはこれらの合金とし、第1記録層の膜厚を30nm以下とする。請求項4に記載の追記型光記録媒体では、第1記録層をAlあるいはこれらの合金とし、この第1記録層の膜厚を20nm以下の範囲とする。

【0007】さらに、請求項5に記載の追記型光記録媒

体では、記録層の層構成が、読みとり光の入射面に近い。 側に第1記録層が配置され、記録マーク部分の反射率が 低下する構成となっている。

【0008】本発明の第6は、本発明の2、3、4また は5において光干渉層の屈折率をn、膜厚をd、記録波 長を入と表す表式において、これらか、

1.9≤n≤2.5

 $0.25 \le nd/\lambda \le 0.35$ 

600nm≤λ≤680nm

の範囲にあることを特徴とする。自然環境の影響に認力者は10

【0009】本発明の第7は、本発明の第2、3、4ま。 たは5において光干渉層の屈折率をn、膜厚をd、記録 波長を入と表す表式において、これらが、

 $1.4 \le n < 1.6$ 

 $0.33 \le nd/\lambda \le 0.41$ 

600nm≤λ≤680nm

の範囲にあることを特徴とする。

【0010】本発明の第8は、本発明の第2、3、4、 または5において光干渉層の屈折率をn、膜厚をd、記 録波長を入と表す表式において、これらが、

1.6 $\leq$ n<1.9

 $0.31 \le nd/\lambda \le 0.37$ 

600 n m ≤ λ ≤ 6 S O n m

の範囲にあることを特徴とする.

【0011】本発明の第9は、本発明の第6において、 半透明層をAuまたはAgとし、該半透明層の膜厚を5 ~16 nmの範囲とすることを特徴とする。本発明の第 10は、本発明の第6において、半透明層をAIとし、 **簸Alの膜厚を1~2nmの範囲とすることを特徴とす** る追記型光記録媒体である.

#### [0012]

【作用】本発明では、記録層の前面に、光干渉層が存在 する。この光干渉層の作用は、モジュレーションと反射 率の制御にあるが、基板と光干渉層との間に半透明層を 介在させることにより上記作用が増加する。

【0013】好ましい光干渉層の膜厚と屈折率には、 定の関係がある。また、光吸収層としては、屈折率の実 部が小さく、虚部が適度に大きいほど好ましいが、この 光吸収層の膜厚の灯道な範囲は、光吸収層の光学定数に 強く依存する. 0.440

【0014】第1記録層及び第2記録層の積層順番は任\*

\* 意であるが、これにより、記録時の反射率変化が規定さ れる。DVD-ROMとの互換をとるという観点から 🐃 は、記録マーク部分の反射率を低下させる必要があり、 これは、記録層の層構成が、読みとり光の入射面に近い 側に第1記録層が配置される場合に実現する。この場合 過度に第1記録層膜厚が大きい場合には、光吸収の低 下、あるいは熱拡散の増大による記録感度の悪化、ある いは、ジッタの増加が問題になり、好ましい記録層膜厚 には上限がある。また、第1記録層及び第2記録層の膜 厚は、合金化前後の記録層による反射光の振幅及び位相 差に関連するパラメータでありモジュレーション等に影 響を与える。

#### [0015]

【発明の実施の形態】図1に本発明に使用される追記型 光記録媒体の層構成を示す。 ポリカーボネート基板 1上 に光吸収層2、光干渉層3、第1記録層104及び第2 記録層105から成る記録層4、樹脂から成る環境保護 層5が順次堆積されている。光吸収層2はAuまたはA 1からなる。光干渉層3はZnS·SiOzまたはSi Ozである。第1記録層104はAu、Ag、Cu、A 1等である。第2記録層105はGeから成る。この構 成では、記録後のマーク部の反射率は低下する。基板の トラックピッチは0.74μmである。

【0016】表1に、本構成の追記型光記録媒体の記録 波長635nm、記録線速7m/s、データピット長 267μm/bitでの記録における反射率・モジ ュレーションの第2記録層膜厚依存性を示す。表1で、 Auから成る光吸収層2の膜厚は7nm、2nS・Si Ozから成る光干渉層3の膜厚は95nm、Alから成 る第1記録層104の膜厚は10nm、記録再生波長は 635 nmである。第2記録層105の膜厚が50 nm 近傍、及び100nm近傍で大きなモジュレーションが、 得られる.Geは屈折率の実部が大きく、吸収係数が比 較的小さいため、Geそのものも干渉層として作用し、、 反射率やモジュレーション、及び記録状態と未記録状態 の反射光の位相差に影響を与える。ジッタなどの改善の ために、Ge層の上に付加的な放熱層、あるいは干渉層 を堆積しても良い。

[0017]

【表1】

	第1記錄慶村料	第1配接層類彈(nm)	第2記錄層Ge關摩(nm)	反射率(%)	モジュレーション()
比较资1	Al · ·	10	0	28.5	0.0
赛施伤1	Al	n nasti sam	10	14.D	25.0
實施例2	Al	10	20	23.5	500
英推例3	Al .5 4 5	10	30	35.0	(ILD
実施例4	Al : 1%	ter 10 min in the co	50	30.8	773
实施例5	Al is	4 80 1 010 mm 100 mm	70	21.0	70-0
事液例6	Al este	the source of 10 with Atherent	100	30.1	78.1

【0018】表2に第1記録層104がAgの場合のモニー※ョンは低下する。また、記録感度に関しては、熱伝導及 す。Ag膜厚が3Qnmを上回る場合にはモジュレニジ※50。好ましい。即ち、Ag第1記録層の膜厚が厚い場合に

ジュレーション、反射率の第1記録層膜厚依存性を示す。 び記録層の光吸収率の関係でAg膜厚が薄い場合の方が

-000 (4) 000-285509 (P2000-285509A)

\*【0019】 冷静度 特点

6.

计为数据态势

A SELECTION OF THE PARTY OF THE

は、記録レーザービームの吸収が小さく、かつ、熱伝導 による熱拡散が大きく、加熱に多大なエネルギーを要す

る。この点からもAg膜厚は30nm以下が好ましい。\*

半进明層Auc7nm、光干涉層ZnSS	「Tが好ましい。* iO295nm 」 走る			300 C	医工士系统成员
比較例2		H2RH Gom ((nm)		19 5 V 10 8	DE LA CLO A F
英族例7 Ag	5 10	30 30	21.0	0.0	\$7.58 C. 19
表施例9 Ag 表施例10 Ag 支施例11 Ag	15 20	30	28.0 34.3	75.0 71.4	<b>表现</b>
赛斯例12 Ag	30 50	30 30	51.8 60.2	15.7	

【0020】表3に、第1記録層がA1の場合のモジュ 10※様に記録感度の観点からも、A1膜厚は20nm以下が レーション、反射率の第1記録層膜厚依存性を示す。A 1はAgと比較して、吸収係数が大きく、モジュレージ ョンの極大を与える膜厚は約20mmである。上記と同※ 半进明复Au:7mm、光干净層ZnSSiO2:95nm

400 基本

> 好ましい。

[0021]

【表3】

		•		
第1亿铁度打到	第12日產用译(nm)	W 2 52 54 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		•
表版例13 A	6	第22日 Ge開資(nm)	反射率(x)	モジュレーション(3)
表版例14 AI	10	30	25.2	128
表施例15 A	16	30	35.0	90.0
- 表施例18 Al	13	30	42 D	700
- 実施例17 Al	20	30	43,4	
夹施例16 A	<u></u>	30	44.8	71.0
	60	30		
		30	46.2	68.8

【0022】表4に光干渉層を記録波長635nmでの 20★値があり、nd/入が0.25~0.35の範囲でモジ 屈折率が2.17であるZnS·SiO₂薄膜とした場 合の反射率、モジュレーションを示す。第1記録層はA 1:10 n m で、第2記録層はG e:30 n m である。

ュレーションは60%以上となる。 [0023]

【表4】

光干渉層の膜厚85nm付近にモジュレーションの極大★ 第1記錄層Al:10nm、第2記錄層Ge:30nm

美術例19   羊通明層AV具体(nm) 光干沙漠ZnSSiO2異体(nm)		•	
		反射率(%)	モジュレーション(3)
<b>東施伊20</b> 7 65	0.138	45.5	448
7.672	0212	39.2	55,4
実施例22 7 85 実施例23 7 85	0.258	32,9	61.7
東海州24 7 95	0290 0325	32.0	72.3
東京第25 7 105	0.359	35.0	
115	0.303	42.7	68.0 59.0
		49.0	50.0

【0024】表5に光干渉層を記録波長635nmでの 屈折率が1.457であるSiOz薄膜とした場合の反 射率、モジュレーションを示す。光干渉層の膜厚160 nm付近にモジュレーションの極大値があり、nd/A☆

☆が0.33~0.41の範囲でモジュレーションは60 %以上となる。

[0025]

【表5】

學透明層AV媒体(nm) 夹店例28 光干净層SiQ2開澤(nm) nd/ A 0.298 130 0.333 0.367

【0026】表6に光干渉層を記録波長635nmでの 40◆が0.31~0.37の範囲でモジュレーションは60: 屈折率が1.766であるA 12O3薄膜とした場合の反 射率、モジュレーションを示す。光干渉層の膜厚120 nm付近にモジュレーションの極大値があり、nd/λ◆

%以上となる。 (親(...)

[0027]

事務研究 单进程 Avul (Am)	7 X X X	ing and an arrangement of the second		
2000	ACTO AUZOS PAR (nm)	nd/ \lambda	反射學(%)	モジュレーションの
表版例32 8 実施例33 8	100	0.250	71.2	44.1
<b>夹放例34</b>	110	0,306	30.5	527
- 実施例35	180	0.334	35.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58.0
表放例36 8 要放例37 8	140	0.362	37,1	62.3
i.	150	0.413	43.4 ·	51.8
Pro - ATRIBUMA	The second second		W. Strates of Section	DEN. 49.3

000(5) 000-285509 (P2000-285509A)

録層は第1記録層がA1:10nm、第2記録層がG: \*【0029】

e:30 nmである。Au膜厚5~15 nmでモジュレ

【表7】

		EBAR SCLAN MARCH CARL SE STERNING SE	2. 7 " 2-4 aut. 67-2-4-2-3-1	• * • • • • • • • • • • • • • • • • • •			debalto a ser despetad	
		学遊明唐Au随厚(nm)	光干涉層ZnSSiQ2無厚(nm)	nd/ \lambda		反射學(4)	モジュレーションの	1
•	比較例3	implantiment in O september mitte		0.325		50.4	50.0	
	要施例38	the American A	95	0.325		15 x 44,1 1772c	Sec. 14.5 22.4 55.0	1
	実施例39	er ein feifen S. neben bereit.	95 - 2 hall not 1.	0.325		35.5	>> 63.6	1 : 1
	THE PROPERTY AND	7	85	0.315		35.0	68.0	1 ~
27 平平县 ( <b>194</b> )	9th 44-704 A4	10	95	0,325	100	CT 10 25.6 / 17 E		13
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	突然例42	15	96	0,315		· · · · · 18.8 · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
	W 10 DE 42	10	- 85	0.325		11.0	:. <b>59.8</b>	٠. ا

គឺបែងនិន

【0030】表Sに半透明層をAlとした場合の、反射 10※用可能であるが、この場合、半透明層は記録時の熱エネ 率、モジュレーションの半透明層膜厚依存性を示す。記 録層は、第1記録層がA1:10nm、第2記録層がG e:30nmである。AI膜厚1~2nmでモジュレー ションは60%を上回る。これ以外に、AgInSbT e、GeSbTeごどの相変化材料も半透明層として使※

5.1.1

ルギーにより結晶化するので、光学定数が変化し、補助 的な記録層としての作用も有する。

教養がたかなまごです。

State of the

公理的 數 基础设计

[0031]

【表8】

#### 第1記録階Al:10nm、第2記録階Ge:30nm

	Like the country of t	光干沙屋ZnSSiO2展厚(nm)	nd/ \lambda	· 反射率(%)	モジュレーション(な)
比較例3	于25年展AIBAIBAID	RT A BLASSAUZBURGHOV	0.325	50.4	50.0
英施例44		95	0.325	33.6	84.6
W # (P) 45	2	95	0325	15.4	0.00
<b>美饱伊46</b>	3	95	0.325	7.0	40.0
事练例47	5	95	0.325	12.6	0.0

【0032】以上のように本発明では、Geと合金化可 能な第1記録層を有する光記録媒体において、記録状態 の反射率が低下す。層構成で、モジュレーション60% 以上を得た。なま、本発明に使用される光記録媒体の層 横成は上記に限分されず、公知の光記録媒体の任意の靖 造が可能である。

[0033]

Brankla est

【発明の効果】本、説明は上記のごとくなしたが故に以下 の効果が生じた。パワーマージンに優れる無機系追記型 30 光記録媒体のモジュレーションが向上し、DVD-RO M等の汎用ドラインで再生可能な追記型光記録媒体を得★

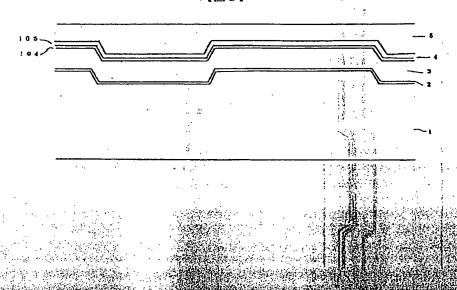
★た。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の追記型光記録媒体の層構成を示す。 【符号の説明】

- 1 ポリカーボネート基板
- 2 光吸収層
- 3 光干涉層
- 4 記録層
- 5 環境保護層
- 104 第1記録層
- 105 第2記錄層

【図1】



(16) 000-285509 (P2000-285509A)

フロントページの続き

(51) Int. Cl.7

識別記号

G11B 7/24

538

FΙ

テーマコード(参考)

G11B 7/24

538A

(72)発明者 芝口 孝

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内・

Fターム(参考) 5D029 JA01 JB03 JB17 JB35 JC20

LB01 LB07 LC06 MA02 MA03